

「見えない」と「無い」の狭間で - ファセット溶解を伴う交流エッチピットの断面観察を通して --*

大澤 伸夫**

At the Boundary of "Unvisible" and "Nonexistence" - Cross-sectional Observations of Pits Accompanied by Facet Dissolutions Produced by AC Etching -

Nobuo Osawa**

電解コンデンサの中には,電解エッチングによって 表面積が拡大された箔が使用されている。電解エッチ ングの方式には直流電解と交流電解があり,発生した ピットは前者がトンネル状,後者が立方体を数珠つな ぎに伝播させたような形態を呈する。私の1枚はタン デム加速器 (日本原研) でCuイオンビーム照射した試 料 (5×10¹⁵個/cm²) を交流エッチングして, Cu濃化層 をピットが伝播する様子をとらえた断面のFE-SEM像 (Carl Zeiss製Ultra plus) である (**Fig. 1**)。立方体ピッ トの内部には, Cuの再析出のような痕跡は観察されな



(a) In-lens SE (10 kV)

(b) In-lens SE (1.7 kV)



Fig. 1 Cross-sectional SEM micrographs of pits accompanied by the facet dissolutions produced by the AC etching.

* 本稿は,「軽金属」(65 (4) (2015), 147) の「私の1枚」シリーズに掲載されたものを改訂。

Revision of "My one shot" series of Jounal of Japan Institute of Light Metals, **65** (2015), 147. (株) UACJ 技術開発研究所 第二研究部

No. 2 Research Department, Research & Development Division, UACJ Corporation

かったが、興味深いのはSEMの加速電圧を10 kV: Fig. 1 (a) から1.7 kV: Fig. 1 (b) へ低下させることにより、 ϕ 0.05 µm以下の微粒子が多く観察されたことである。ピット壁は0.1 µm以下の皮膜 (矢印間) で覆われており、ピット伝播の先端に位置すると考えられるピットとファセット (矢印) 周辺に観察される皮膜の厚さは0.02 µm 前後と非常に小さい。

皮膜の部分からはEsBの面分析により酸素(O)が強 く検出され、ピットの内部に観察された皮膜および微 粒子は主にカソード領域で生じる水酸化物、すなわち エッチ皮膜であるものと考えられた。ピット伝播の途 中過程にあるピットあるいはその内部にあるファセッ トには薄い皮膜しか形成されておらず、カソード反応 の繰り返しの影響が少ない比較的活性な状態にあるこ とも明らかになった。電子顕微鏡の進歩により、低加 速電圧でのFE-SEM観察が可能となり、これまで見え なかったものが見えるようになってきた。仮説の域を 越える実証のためには、ますます温故知新が重要とな ると感じる次第である。

参考文献

 大澤伸夫,日比野淳,山本春也,佐藤隆博:表面技術, 61 (2010) 508.



大澤 伸夫 (Nobuo Osawa)(株) UACJ 技術開発研究所 第二研究部